



去除晶圆表面汞残留处理装置

专利名称: 去除晶圆表面汞残留处理装置
专利类别: 实用新型
申请号: 2020211525466
第一发明人: 黄敏
其它发明人: 陈蛟;杨军伟;宋华平;简基康;王文军;陈小龙
专利授权日期: 2021-01-12

[关闭窗口](#)

